

# 中诺新材 4N 高纯钯 靶材 生产定制 高纯钯

产品名称	中诺新材 4N 高纯钯 靶材 生产定制 高纯钯
公司名称	中诺新材（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地东路25号3层8单元319
联系电话	17710817152

## 产品详情

### 电子束蒸发靶材

中诺新材（北京）科技有限公司可提供种类齐全的热蒸发靶材，电子束蒸发靶材，标准颗粒尺寸为：2\*5mm，3\*3mm，6\*6mm，加料预熔方便，产品纯度99.99-99.999%。并且可提供配套蒸发舟，蒸发线圈，坩埚等

贵（gui）金属材料金颗粒 银颗粒 铂颗粒 钯颗粒

常规金属材料铝颗粒 铜颗粒 钛颗粒 镍颗粒 铬颗粒

合金材料金锆合金 金锆镍合金 金锡合金 钨钛合金

配套坩埚铜坩埚 钨坩埚 钼坩埚 石墨坩埚 氮化硼坩埚

脆性，难熔的金属材料，我公司采用高纯度粉末为原料，通过热压、烧结、热等静压等工艺成锭，经过热处理，机械处理及精密的机加工工艺，高纯钯，制得晶粒细小（其平均晶粒尺寸 $<100\mu\text{m}$ ），组织均匀，致密度高的高品质靶材。

常规产品如下：

商品名称 纯度(%) 常规尺寸

高纯铬 靶材99.5 99.95常规现货靶材尺寸： 50.8mm , 60mm , 101.6mm

靶材常规厚度2-6mm

可定制加工不同尺寸的圆靶、方靶

高纯钨 靶材99.95 99.999

高纯钼 靶材99.95 99.99

高纯钽 靶材99.95 99.99

高纯铌 靶材99.95 99.99

蒸发作为PVD技术的一种，被广泛应用于半导体行业中的芯片背面金属化工艺，中诺新材（北京）科技有限公司作为专业的PVD薄膜材料供应商，高纯钨靶材 钨颗粒 金属靶材，可以提供各种规格的全系列高纯金属蒸发材料。这些材料可做成丝状，溅射钨靶材高纯钨块状Ba，片状，4N 高纯钨 靶材 生产定制，颗粒状。适用于钨丝篮加热蒸发，钨舟，钼舟蒸发，各种坩埚蒸发等。我们可以提供的半导体材料领域5N-7N的高纯及超高纯材料，这些材料广泛用于半导体材料，高纯合金，红外材料，太阳能电池材料的制备。

同时，这些材料亦广泛应用于精密合金熔炼、高纯化合物制备以及高品质晶体制备等领域。

中诺新材(图)-4N 高纯钨 靶材 生产定制-

高纯钨由中诺新材（北京）科技有限公司提供。中诺新材(图)-4N 高纯钨 靶材 生产定制-高纯钨是中诺新材（北京）科技有限公司（[www.znxc.com](http://www.znxc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵艳。同时本公司（[www.10.znxc.com.cn](http://www.10.znxc.com.cn)）还是从事高纯镍靶材，高纯镍，镍颗粒的厂家，欢迎来电咨询。中诺新材可以提供各种电解态、还原态和蒸馏态的稀土金属材料，并且可以加工成靶材，颗粒，片状，棒状等，满足您不同用途的需求。